

日本語版

# 課題申請システムの 変更点について

高輝度光科学研究センター 利用推進部

2021年11月8日更新

## <変更点>

- ・マイページの一部（トップ画面など）がリニューアルされています。
- ・課題申請の内容が一部変更（希望審査分野、装置の選択など）となっており、課題種によって入力項目が異なりますので、下記を参考にしてください。  
⇒希望審査分野の選択項目の区分・内容が変更されていますのでご注意ください。  
⇒利用を希望される装置を選択していただきます。ビームラインからでも選択が可能です。

課題種	希望審査分野の選択	希望装置・ビームラインの選択
科学審査が免除される課題 (成果専有課題・成果公開優先利用課題 ・測定代行課題・産業利用準備課題など)	無（選択不要）	有
構造生物学分野に関する課題 (結晶構造解析・CryoTEM・溶液散乱) 産業利用分野に関する課題	中・小分類のみ選択	有
上記以外の課題 (一般課題・大学院生提案型課題など)	有	有

## 課題申請書を新規で作成する場合、ログイン後に『課題申請書を作成・編集する』→『新規作成』の順で進む



課題申請書を作成・編集する



来所前の手続きをする



実験後の手続きをする



採択課題を確認する

SACLAマイページに切り替える



研究成果を登録する



マイページ User Information

ログイン:高輝度太郎さん (ユーザーカード番号: 0000001 / 所属: 高輝度光科学研究中心)

日本語 English



SACLAマイページに切り替える

課題申請書を作成・編集する



新規作成



編集



提出済

# 希望する課題種を選択し、申請情報では該当箇所にチェックして「次へ」をクリックして進む

Spring-8 SACLAC 課題申請／利用計画書 高峰度 太郎

旧インターフェイスへ切り替える

課題の取り込み  
利用形態

学術分野で利用する  
産業分野で利用する  
専用ビームラインを利用する

該当する課題種別

一般課題 **START** 2021A期課題募集は締め切りました。  
【注意】 成果非所有で【1】産業利用分野への申請または成果所有者の産業利用BL(BL14B2, BL19B2, BL46XU)への申請は、下の「一般課題（産業利用分野）」からお願いします。

成果若有一般課題 **START** 2021A期課題募集は締め切りました。  
【注意】 成果非所有で【1】産業利用分野への申請または成果所有者の産業利用BL(BL14B2, BL19B2, BL46XU)への申請は、下の「一般課題（産業利用分野）」からお願いします。

成果公開優先利用課題 **START** 2021A期課題募集は締め切りました。  
【注意】 産業利用BL(BL14B2, BL19B2, BL46XU)以外への申請のみ。産業利用BLへの申請は、下の「成果公開優先利用課題(産業利用分野)」からお願いします。

緊急課題 **START**

長期利用課題 **START** 2021A期課題募集はございません。

重点（ノートニアーノー）課題 **START**

新分野拡充利用課題 **START**

一般課題（産業利用分野） **START** 2021A第3期募集中 (BL14B2, BL19B2およびBL46XUのみ) 募集中 (締切: 2021年5月10日(月) 10:00am)、枠期は2021A-IIIを選択してください。  
【注意】 成果非所有の場合、民營企業または産業界に準ずる権利の方の参加が必要です。また成果所有者の産業利用BL(BL14B2, BL19B2, BL46XU)への申請はごちらからお願いします。

成果若有一般課題（産業利用分野） **START** 2021A第3期募集中 (BL14B2, BL19B2およびBL46XUのみ) 募集中 (締切: 2021年5月10日(月) 10:00am)、枠期は2021A-IIIを選択してください。  
【注意】 成果非所有の場合、民營企業または産業界に準ずる権利の方の参加が必要です。また成果所有者の産業利用BL(BL14B2, BL19B2, BL46XU)への申請はごちらからお願いします。

成果専有 時期指定課題 **START**

成果専有 産業利用準備課題 **START**

成果専有 測定代行課題 **START**

専用ビームライン **START** 現在、2021A期 受付中。  
成果専有 専用ビームライン **START** 現在、2021A期 受付中。

Spring-8 SACLAC 課題申請／利用計画書 高峰度 太郎 さん (ユーザーカード番号: 0000001 / 所属: 高峰度光科学研究センター)

日本語 English マイページ トップ ログアウト

申請情報

未保存 / 一般課題 / 成果非専有 / 実験責任者: 0000001 / 高峰度 太郎

該当する項目があればチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

申請形式  新規  一年 (B期のみ)  
※「蛋白質結晶構造解析」の課題を申請する場合は、「新規」を選択してください。

蛋白質結晶構造解析  はい

4施設 (Spring-8、SACLAC、J-PARC MLF、「京」/「富岳」を含むHPCI) 連携利用  はい

次へ

Spring-8/SACLAC User Information System

# 一般課題、大学院生提案型課題、緊急課題のみ

ログアウト

## 申請情報

未保存 / 一般課題 / 成果非專有 / 新規  
実験責任者 : 0000001 / 高輝度 太郎

一時保存

入力内容確認・提出

## 基本情報

## 共同実験者

## 安全に関する記述、対策

## 提案理由など

## 実験方法

## 論文

## 画像ファイル添付

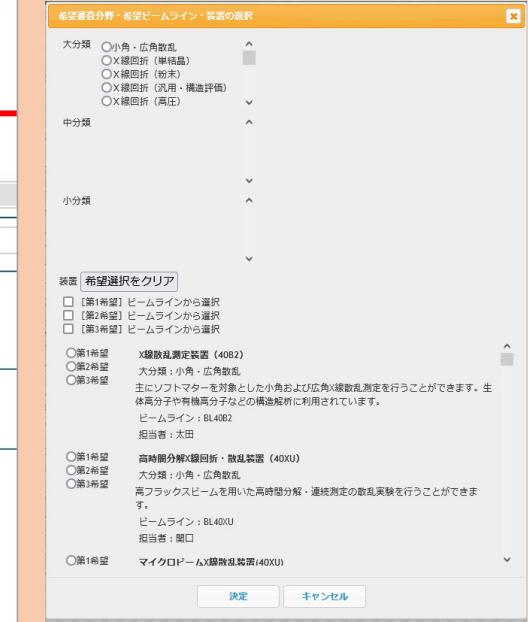
## 特殊記号パレット

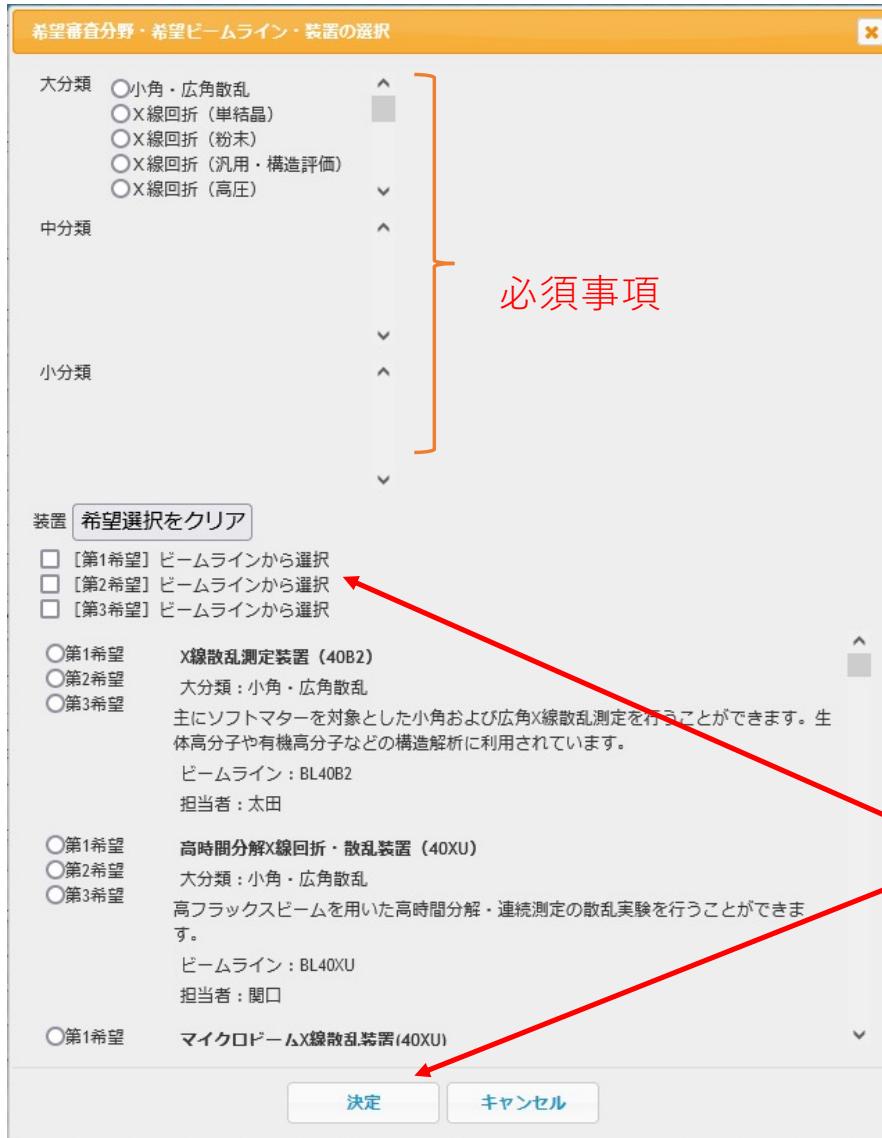
## マイメモ帳

◆ 実験課題名（日本語）最大150文字		
◆ 実験課題名（英語）最大70ワード		
希望審査分野・希望ビームライン・装置の選択		
◆ 希望審査分野（手法）	大分類	
	中分類	
	小分類	
◆ 希望ビームライン・装置	第1希望 ビームライン	装置
	第2希望	
	第3希望	
◆ 研究分野分類	大分類	
	小分類	
サイエンスキーワード 最大50文字		
◆ 所要シフト数 [1シフト=8時間]	シフト × 回 + シフト × 回 + シフト × 回	
同じシフト数の複数回利用を希望される場合は、例えば「3シフト×2回」と入力してください。 ※「3シフト×1回+3シフト×1回」という入力はできません。		
◆ 運転モード		
※運転モード選択の説明は <a href="#">こちら</a>		
モード希望順位	第1希望	
	第2希望	
	第3希望	
	第4希望	
	第5希望	

※ドロップ-downメニューに表示される項目は、ドロップ-downメニューに表示される項目です。

クリックすると下記の画面が別ウィンドウで開きます。





### <希望審査分野>

1. 大分類→中分類→小分類の順に選択してください。  
(希望審査分野等の一覧は、[こちら](#)からご確認ください。)
2. 次に、第1希望の装置を選択してください。（第2、第3希望がある場合は、そちらも選択してください）
3. 分類、装置を選択後に、「決定」をクリックすると、基本情報画面に反映されます。



### <ビームライン・装置> 次項参照

**大分類で「産業利用」／「人文・社会科学」を選択する場合、希望装置が不明の場合、ビームラインから選択したい場合は、「ビームラインから選択」にチェックし「決定」をクリックしてください。**

基本情報画面に戻りますので、希望ビームライン・装置をプルダウンから選択できます。

# ビームラインから選択する場合

希望審査分野・希望ビームライン・装置の選択

① 審査分野の選択  
必須事項

大分類  
 小角・広角散乱  
 X線回折（単結晶）  
 X線回折（粉末）  
 X線回折（汎用・構造評価）  
 X線回折（高圧）

中分類  
 結晶構造解析  
 電子密度解析  
 in-situ operando単結晶回折  
 格子歪み

小分類  
 有機系結晶  
 金属錯体  
 無機系結晶  
 MOF

② 該当希望にチェック

第1希望】ビームラインから選択  
 第2希望】ビームラインから選択  
 第3希望】ビームラインから選択

高エネルギーX線構造解析装置 (BL02B1)  
大分類：X線回折（単結晶）  
汎用的に有機・無機物質の高分解能構造解析を行うことができます。機能性材料の電子密度レベルの精密解析などに利用されています。  
ビームライン：BL02B1  
担当者：杉本, 中村唯我

第1希望  
 第2希望  
 第3希望  
汎用型多軸回折計 (BL02B1)  
大分類：X線回折（単結晶）  
金属・セラミック・有機材料等のX線回折実験を行うことができます。応力測定や各種その場観察実験にも対応可能です。  
ビームライン：BL02B1  
担当者：杉本, 中村唯我

第1希望  
ドンボイント構造計測装置 (BL40XU)

③ 決定  キャンセル

ビームラインから選択する場合は、「ビームラインから選択」にチェックし、「決定」をクリックしてください。

申請情報  
未保存 / 一般課題 / 成果非専有 / 新規  
実験責任者：0000001 / 高輝度 太郎

一時保存 入力内容確認・提出

希望審査分野【手法】  
大分類：X線回折（単結晶）  
中分類：電子密度解析  
小分類：金属錯体

希望ビームライン・装置  
第1希望 ビームライン：選択してください ✓ 装置：選択してください  
第2希望  
第3希望

④ ビームライン・装置をプルダウンから選択できます

注意) 希望される「ビームライン」、「装置」の組み合わせが表示されない場合は「不明、その他」選択し、希望される「ビームライン」、「装置」をで電子メールにて事務局までにご連絡をお願いいたします。

■ 課題申請システムの変更についてのご意見は  
こちらからお願いします。

[ご意見フォーム](#)